数字电路 Digital Circuits and System

李文明 liwenming@ict.ac.cn





门电路1-信息编码的物理实现



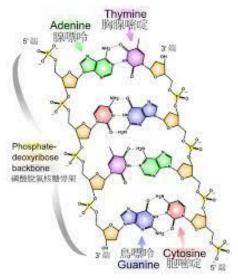


信息编码物理实现

- 第1讲介绍了信息的编码,如何物理上实现编码? 这些编码从哪来?
- 如果我们要设计一个机器来操控这些信息编码, 物理上如何实现?
- 如何 "制造" 一个好的 "bit" ?
 - 小,便宜(如果需要很多编码)
 - 稳定 (可靠,可重复)
 - 容易并能高速操控(访问、变换、组合、传输、存储)



rostta石刻



DNA





数字信号

定义:数字信号是表示数字量的信号,数字量实在时间和数值上都是离散的

● 时间上离散: 只在某些时刻有定义

● 数值上离散: 变量只能是有限集合的一个值, 常用0、1二进制数表示

● 数字信号的位数

- 1位二进制表示 2 种状态;

- n位二进制表示 2^n 种状态,取 $2^n \ge N$

0和1不表示数值 的大小,没有数 值的概念,仅表 示两种截然不同 的逻辑状态





使用电信号特征实现编码

- 电信号的特征包括: 电压、电流、相位、频率
- 本课程采用"电压"来实现对信息的编码
- 依据应用场景,可以选择其他特征实现对信息的编码,以获得最佳效果,如 无线通信常采用相位和频率来编码

- 使用电压实现编码的好处:
 - 容易产生、检测
 - 具有丰富的知识积累
 - 在稳定状态,具有潜在的低(零)功耗

- 使用电压实现编码的不足:
 - 容易受到环境干扰, 出错
 - 需要直流 (DC) 耦合, 稳定性、功耗
 - R&C效应,会使电路速度变慢





使用电压实现对信息的编码

● 对图像的每个像素点 (x,y) 进行编码,即用电压值代表像素点的信息

0 伏 (V)	<u> </u>
1 伏 (V)	白
0.37 伏 (V)	37% 灰



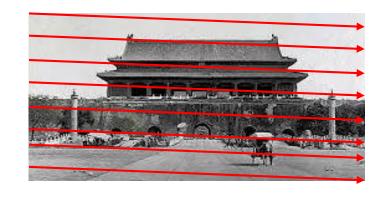
- 每个点的信息量是多少?
- 假设我们可以可靠地分辨 1/2^N 伏, 那么, 在 0V~1V 之间的电压值可以表示 N bits 信息
- 现实情况下, N 是多少?

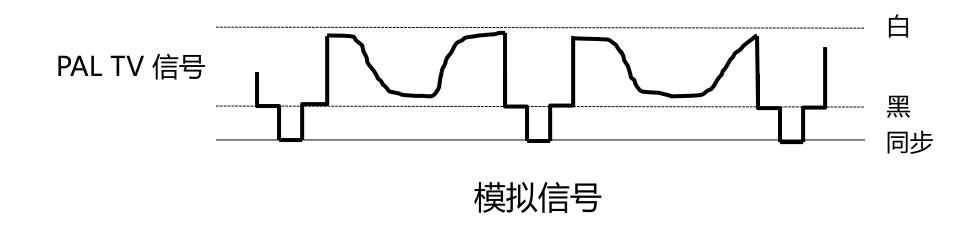




使用电压对图像信息编码

- 图像的表示方法
 - 采用预先约定的栅格和时间间隔,对图像中的点扫面
 - 从而生成电压波形









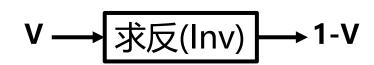
信息处理 = 计算













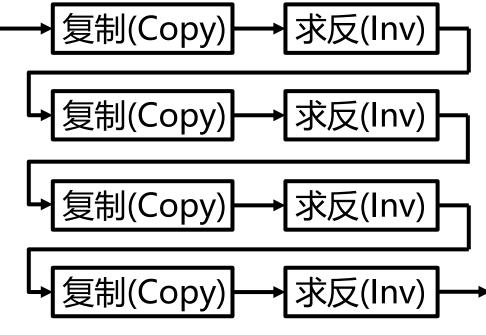
- 设计处理模块(复制、求反、…)的好处
 - 预先设计好的功能: 构造复杂系统时, 只依赖于模块的行为, 无需模拟工程师参与
 - 用功能模块构建的复杂系统,其行为可预期,就像搭积木
 - 系统行为有保证,模块工作正常,则系统工作正常





由处理单元构造系统







输出图像

- 理论上,输出的图像应该与输入的图像完全相同
- 但现实是:输出图像会失真,变模糊
- ?





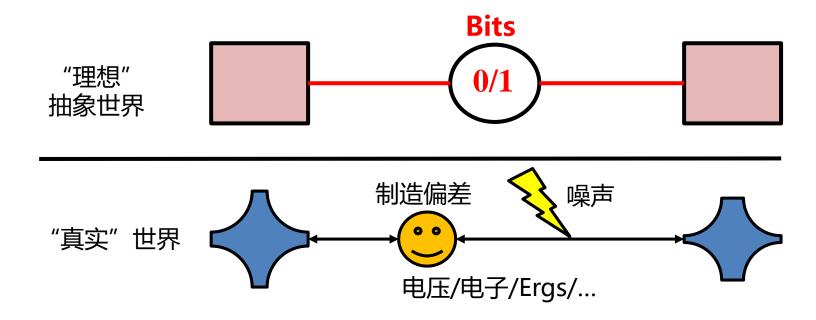
系统为什么不能正常工作?

- 为什么理论与实现结果不匹配?
 - 复制模块工作不正确
 - 求反模块工作不正确
 - 理论不完美
 - 实现方式不完美
 - 系统结构不好
- 答案是: 所有上述可能
 - 噪声和不精确不可避免
 - 我们不能可靠地重新生成无限信息
 - 如果希望可靠地处理信息,系统设计必须要能够容忍一定量的错误





数字抽象(Digital Abstraction)



● 需要牢记:

- 现实世界是模拟的而不是数字的
- 需要采用工程的方法来简化处理过程,并且使最终结果看起来很像
- 必须使用物理现象,来实现数字设计



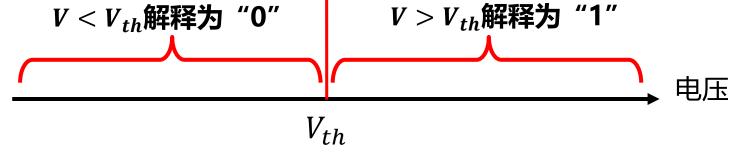


使用"电压"来表示"数字"

- 编码1 bit 信息: 2 个值 "0" , "1"
- 数字系统中的每个部件和连线,都采用相同的约定

方法1:

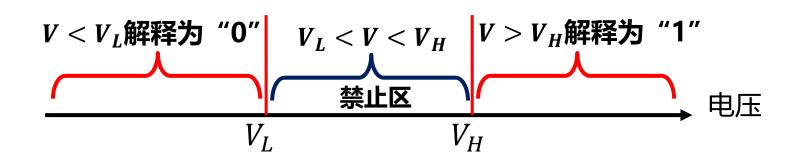
设定1个阈值 电压 V_{th}



在 V_{th} 附近,很难分辨,是应该解释成"1"或"0"

方法2:

设定2个阈值 电压 V_L 和 V_H

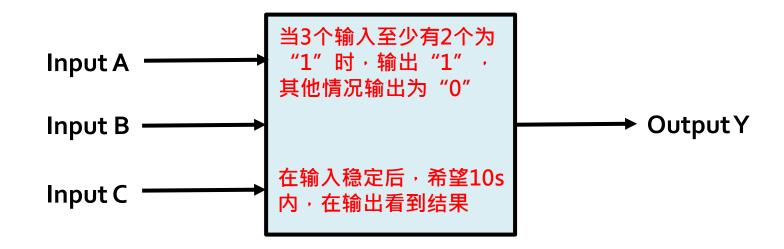






数字处理单元

- 基本组合逻辑处理单元定义
 - 1个或多个数字输入端
 - 1个或多个数字输出端
 - 详细定义的功能规范: 输出端与输入端所有取值可能组合的逻辑关系
 - 时序规范:传输延迟时间 t_{PD} (Propagation Delay),处理单元从输入任意组合稳定开始,计算获得输出结果所需要的时间

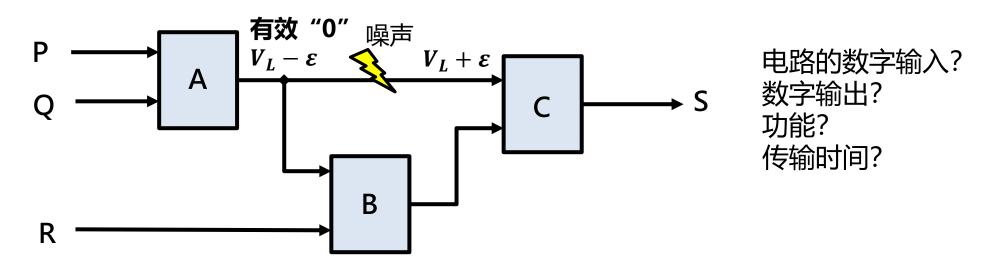






组合逻辑系统

- 一组互连的处理单元构成组合逻辑系统
 - 每个处理单元都是组合逻辑
 - 处理单元的输入只连接一个输出,或者直接连接成"0"、"1"
 - 电路中不存在反馈环



需要调整 "1"与 "0"之间的阈值电压,保证在有噪声的情况下,仍能正确判断出输入值

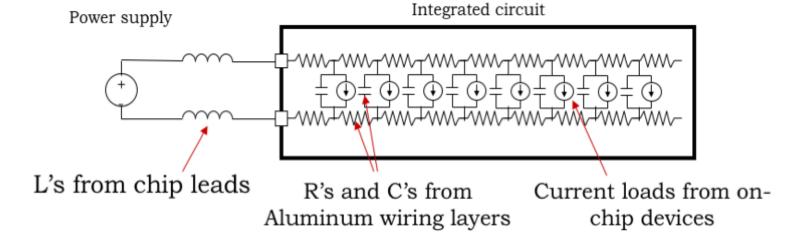




噪声的来源

- 寄生电阻、电感、电容
 - IR Drop, L(dI/dt), LC震荡电流

- 器件不精确
 - 制造偏差、允许的误差



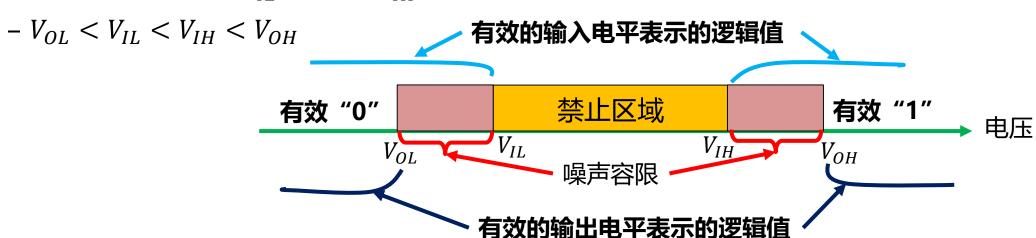
- 环境效果
 - 外部电磁 (EM) 场干扰、温度变化、压力、湿度, ...
- ...





噪声容限(Noise Margins)设计

- 单独定义电路输入和输出的逻辑电平规范
 - -数字输出: "0" $< V_{OL}$, "1" $> V_{OH}$
 - -数字输入: "0" $< V_{IL}$, "1" $> V_{IH}$



● 逻辑器件的输入端允许输入逻辑电平具有一定的噪声容限,输出端提供可 靠的输出逻辑电平



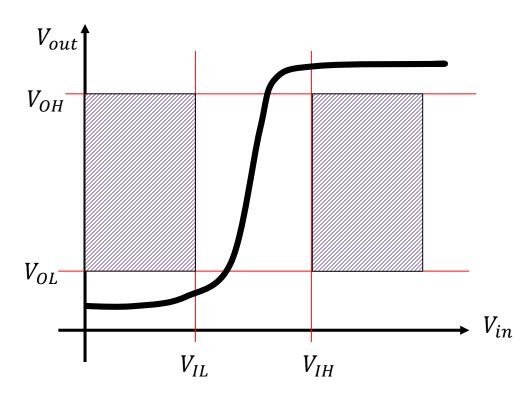


缓冲器(Buffer)

● 最简单的组合逻辑器件



- 电压转移特性(VTC)
 - 画出了输出电压*V_{out}*与输入电压*V_{in}之间*的关系曲线,该曲线是在稳定状态下测量得到的
 - 该曲线不能表明器件的动态特性,即不能表示器件的工作速度等动态参数



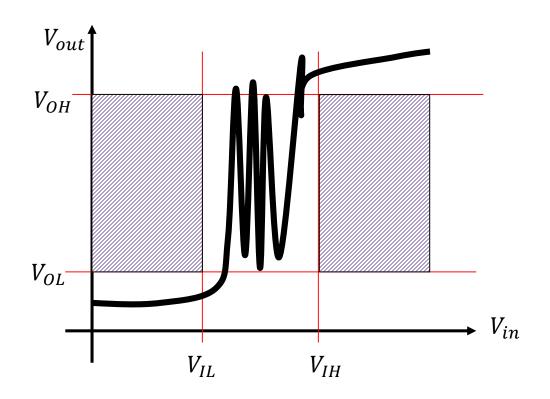
● 静态约束要求器件的输出不能出现在图中阴影部分(禁止区域),这些区域对应有效的输入,但无效的输出





电压转移特性(Voltage Transfer Characteristic)

- 当 $V_{IL} < V_{IN} < V_{IH}$ 时,VCT的曲线可能不确定
- 曲线中间白色区域的高度大于其宽度 , 意味着:
 - $-(V_{IH}-V_{IL})<(V_{OH}-V_{OL})$
 - 组合逻辑单元的增益大于1,并且是非线性的







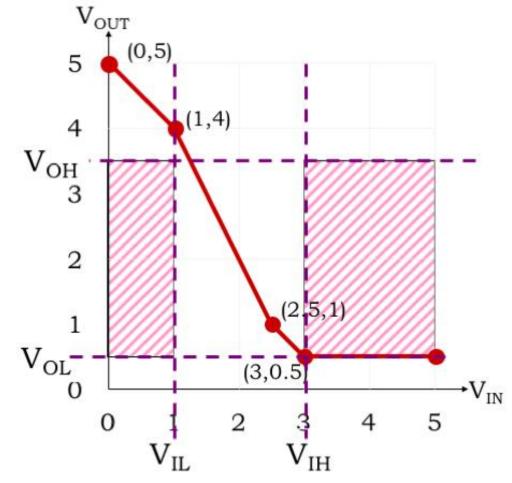
组合逻辑反相器

● 假设器件的电压传输特性测得如图,是否可以找到一个规范定义,确定其具

备反相器功能?

• 为使器件能输出正确逻辑电平, V_{OL} 不能高于0.5V , 设 $V_{OL}=0.5V$

- V_{IH} 应该足够高,以产生正确的 V_{OL} ,设 $V_{IH} = 3V$
- 找到噪声容限N, 并计算: $\begin{cases} V_{OH} = V_{IH} + N \\ V_{IL} = V_{OL} + N \end{cases}$
- 检查, 当 $V_{IN} \leq V_{IH}$ 时, $V_{out} \geq V_{OH}$
- 假设: *N=0.5V*
- $V_{OL} = 0.5V$, $V_{IL} = 1V$, $V_{IH} = 3V$, $V_{OH} = 3.5V$, V_{OL} 器件具备组合逻辑反相器功能







数字电路的特点

- 晶体管处于开关工作状态, 抗干扰能力强、精度高
- 通用性强,结构简单、容易制造
- 便于集成及系列化生产
- 具有"逻辑思维"能力
 - 输入的数字信号进行各种算术运算和逻辑运算、逻辑判断,故又称为数字逻辑电路





数字技术的发展-电子管时代

- 20世纪40年代电子计算机中的应用,此时 以电子管(真空管)作为基本器件
- 电话交换和数字通讯方面也有应用





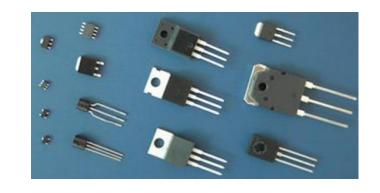
图片来源wikipidia



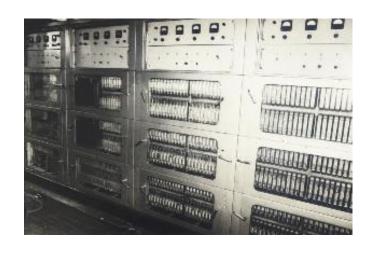


数字技术的发展-晶体管时代

● 1947年12月,美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿组成的研究小组,研制出一种点接触型的锗晶体管



20世纪60年代晶体管的出现,使得数字技术 有一个飞跃发展,除了计算机、通讯领域应用 外,在其它如测量领域得到应用



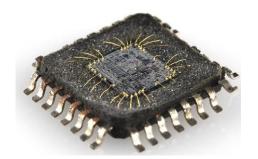


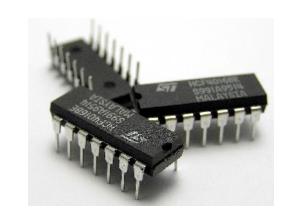


数字技术发展-集成电路时代

- Jack Kilby在TI公司于1958年发明基于锗材料的集成 电路, 1959年获得专利, 2000年获诺贝尔物理奖
- Robert Noyce,
 - 1957年 Fairchild co-Founder, 1959年发明基于 硅材料的集成电路, 1961~1965 NASA是最大客户
 - -1968年 Intel co-Founder













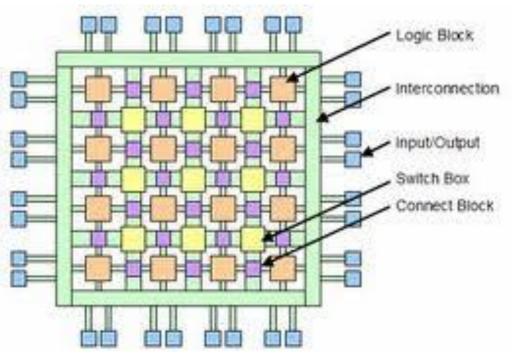
数字技术的发展-可编程逻辑

- 硬件描述语言
 - VHDL、Verilog
 - System C
 - Chisel (Constructing Hardware In a Scala Embedded Language)



- PROM
- PAL/GAL
- CPLD
- FPGA





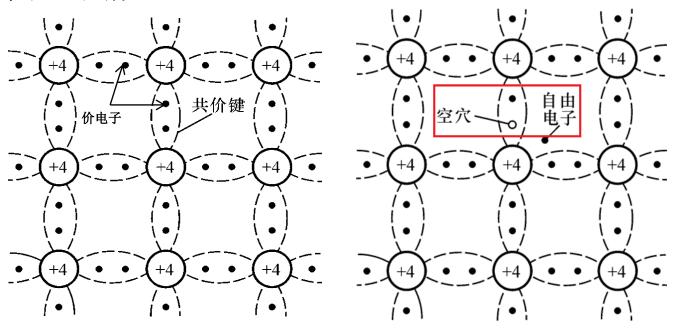






半导体概念

- 半导体 (semiconductor)
 - 常温下导电性能介于导体(conductor)与绝缘体(insulator)之间的材料
 - 本征半导体
 - 不含杂质且无晶格缺陷的半导体, 如硅、锗
- > Si原子核是+4价,最外层有4个 电子(价电子)
- 在能量激发下,电子会挣脱束缚,成为自由电子
- 电子和空穴两种载流子成对出现
- 本征半导体电阻率较大,实际应用不多

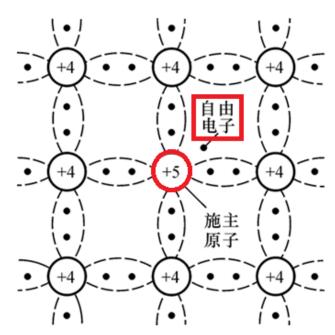






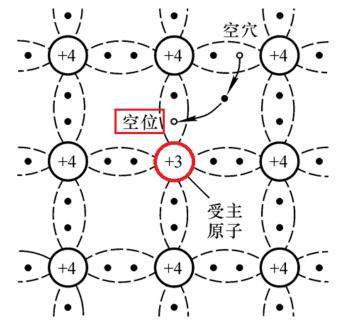
杂质半导体

- N型半导体 (Negative)
 - 电子型导电
 - 如四价元素锗或硅晶体中掺入五价 元素磷、砷、锑等杂质原子



电子(多子),空穴(少子)

- P型半导体 (Positive)
 - 空穴型导电
 - 如四价元素锗或硅晶体中掺入微量三价元素硼、铝、镓等杂质原子



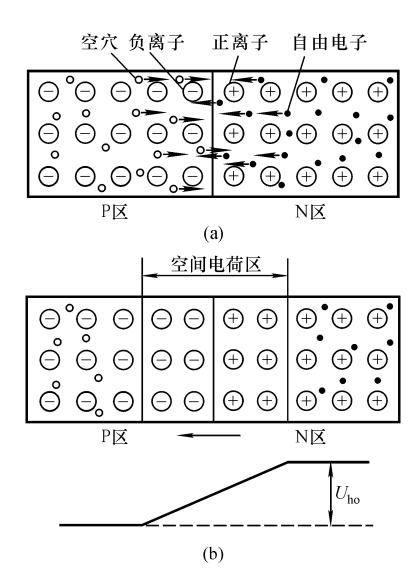
空穴(多子), 电子(少子)





PN结

- P型半导体与N型半导体相互接触时, 交界区域称为PN结
- 多子扩散形成扩散电流
- 少子漂移形成漂移电流
- 空间电荷区 (U_{bo})
- 内建电场 (N指向P)

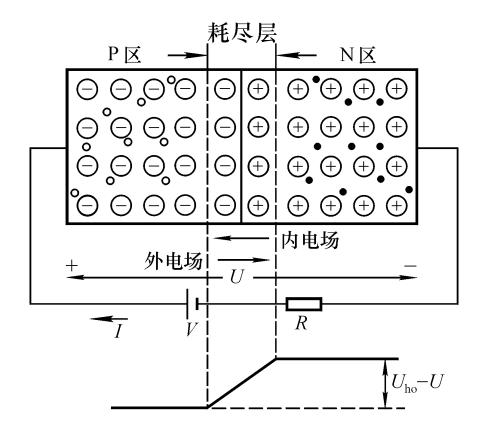




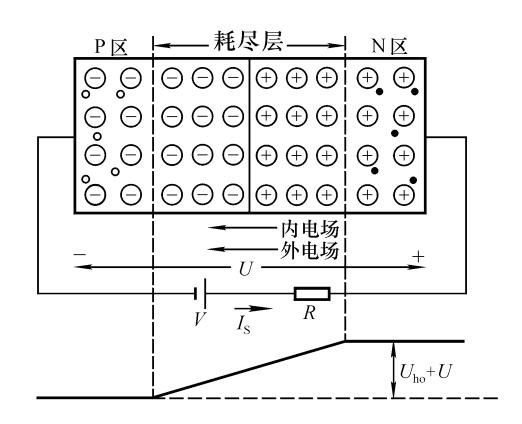


PN结单向导电性

● PN结加不同方向电压,会引起内部电场变化: 单向导电特性



加正向电压,PN结变窄,导通 $I_s = I_{\text{扩散}} - I_{\text{飘移}} = I_{\text{扩散}}$

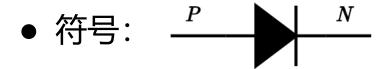




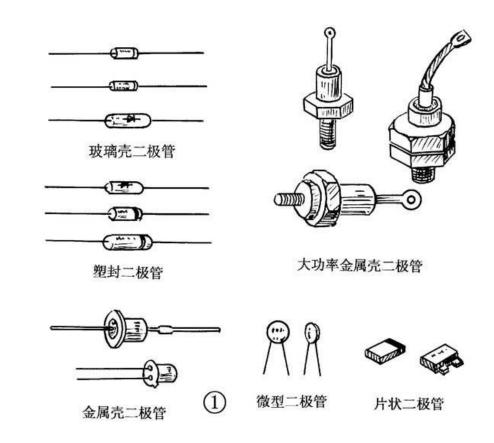


半导体二极管

● 将PN结封装,引出两个电极,就构成了二极管



- 具有单向导电性
- 可以做开关使用





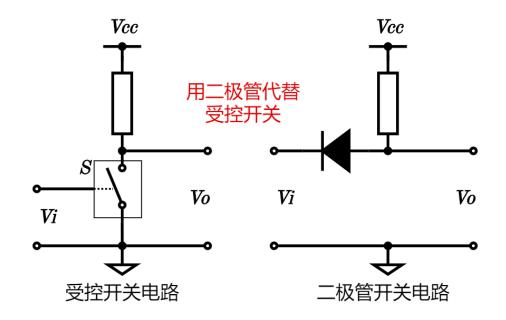


二极管开关特性

- 假定输入信号
 - 高电平V_{IH} = V_{CC},
 - -低电平 $V_{IL}=0$
- D为理想元件

$$-V_I=V_{IH}=V_{CC}$$
时,D截止, $V_0=V_{OH}=V_{CC}$

-
$$V_I = V_{IL} = 0$$
时,D导通, $V_0 = V_{OL} = 0$



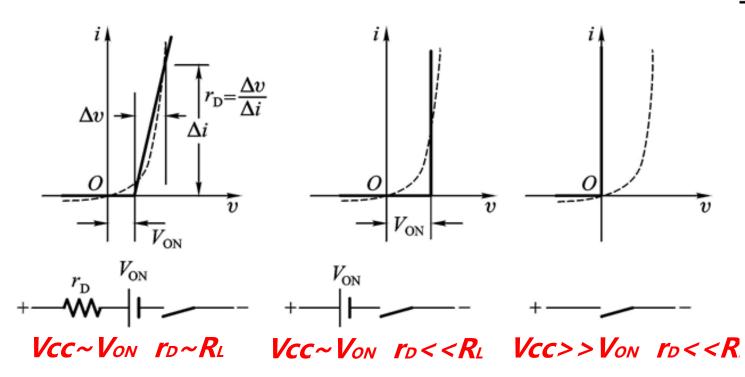
● 即可以用输入电压V_I的高低电平控制二极管的开关状态,并在输出端得到相应的高低电平

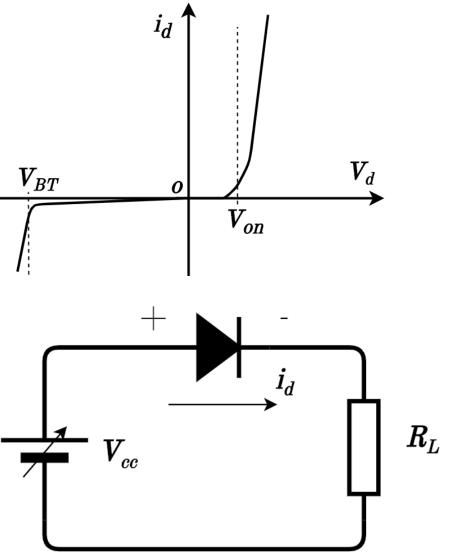




二极管特性曲线

- 特性曲线: 描述二极管电压-电流关系的曲线
- 反向电阻不是无穷大,正向电阻也不是0
- 电压和电流之间是非线性关系,分段线性

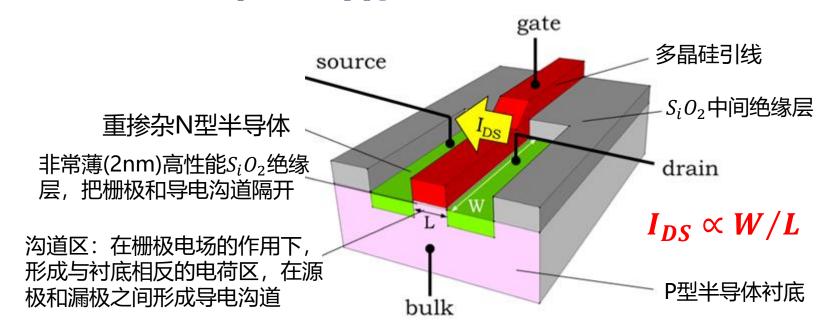








N沟道MOSFET物理结构

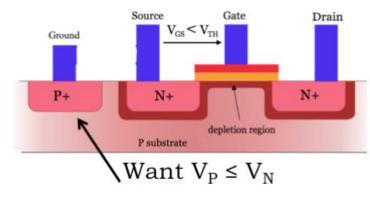


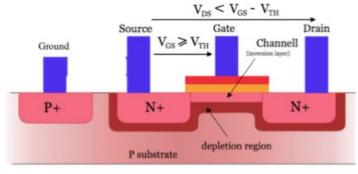
- MOSFETs(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors)是一种4 端电压控制开关
- 4个引出端分别是: 栅极(Gate), 源极(Source), 漏极(Drain), 衬底(Bulk)
 - 当栅极电压足够大,从而在D→S间形成导电沟道时,DS间有电流,相当于开关闭合
 - 反之,DS间电阻无限大,相当于开关打开





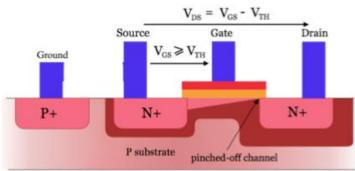
N沟道MOSFET的电特性

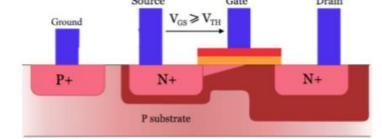




Linear operating region (ohmic mode)

 $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$





Saturation mode at point of pinch-off

Saturation mode

Olivier Deleage and Peter Scott (CC BY-SA 3.0)

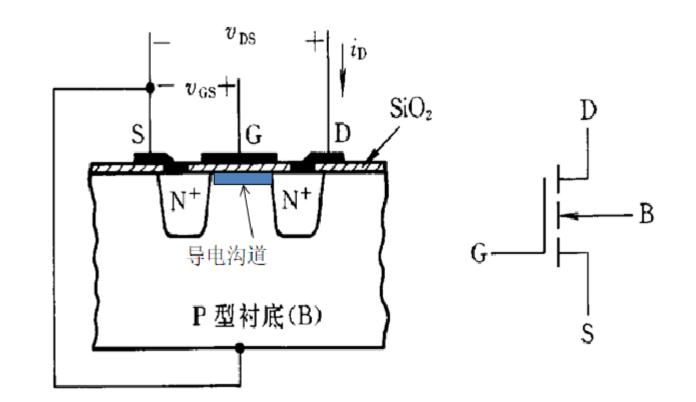
- FET有4个电极(G,D,S,B),导电沟道的导电特性会随着外加电压而变化
- 变化的电阻具备作为开关使用的条件





MOS管的开关特性

- 工作原理
 - 以N沟道增强型MOS管为例
 - $V_{DS} \neq 0$, $V_{GS} = 0$ 时, D S不导通, $i_D = 0$, $R_{OFF} > 10^9 \Omega$
 - $V_{GS} \neq 0$, $V_{GS} > V_{GS(th)}$ 时, D S导通, $i_D \neq 0$, $R_{ON} < 1k$ Ω
 - · V_{GS(th)}为MOS管的开启电压

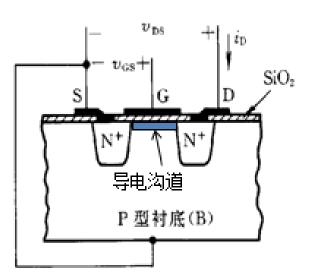


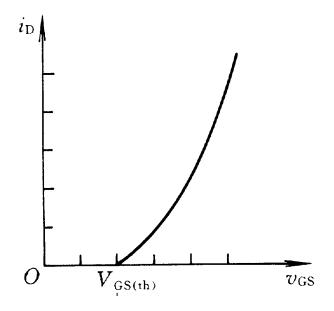


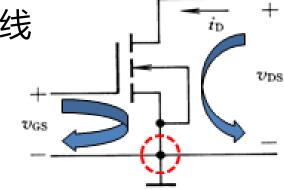


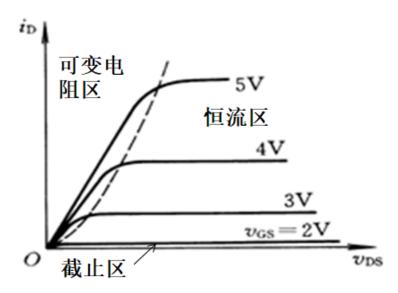
MOS管的特性曲线

- 输入特性: 电流为0, 电阻为无穷大, 看进去有一个输入电容C₁
- 转移特性曲线: 输入电压控制输出电流的关系曲线
- 输出特性: 输出电压与输出电流间的关系曲线
 - 不同 V_{GS} 对应不同的输出特性曲线
 - 输出特性曲线是一系列曲线族









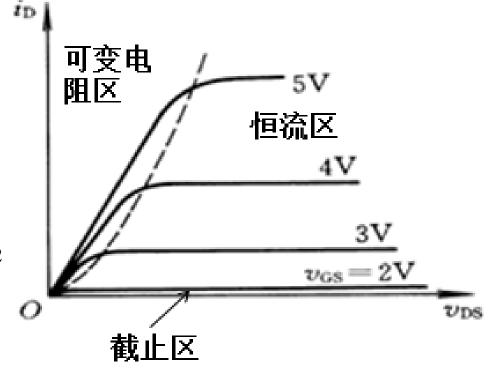




MOS管的输出特性曲线

- 漏极特性曲线
 - 截止区: $V_{GS} < V_{GS(th)}$, $i_D = 0$, $R_{OFF} > 10^9 \Omega$
 - 恒流区: i_D 基本上由 V_{GS} 决定,与 V_{DS} 关系不大
 - **可变电阻区:** V_{DS} 较低(近似为0), V_{GS} 一定时,这个电阻受 V_{GS} 控制、可变。在 $V_{GS} \gg V_{GS(th)}$ 下, $R_{ON} \propto {}^1/_{V_{GS}}$

$$i_D = I_{DS} (\frac{V_{GS}}{V_{GS(th)}} - 1)^2, \quad \stackrel{\text{\tiny \perp}}{=} V_{GS} >> V_{GS(th)} \, \stackrel{\text{\tiny \uparrow}}{\vdash}, \quad i_D \propto V_{GS}^2$$



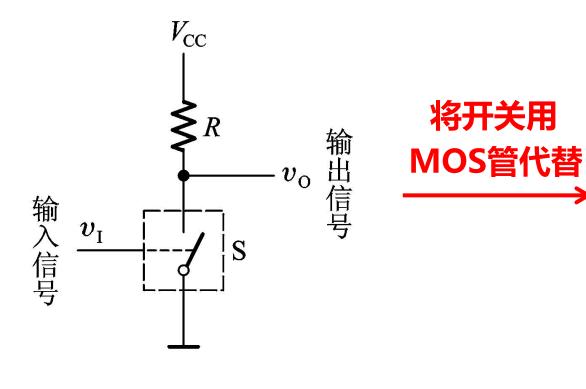
 V_{DS}/i_Dpprox 常数 (电阻)



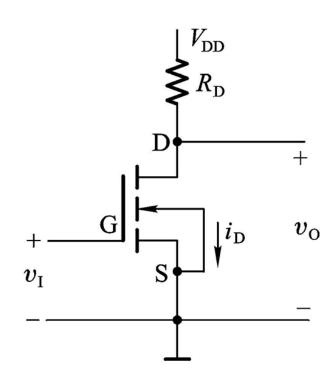


MOS管开关电路 (1)

● 用MOS管代替开关



单开关电路



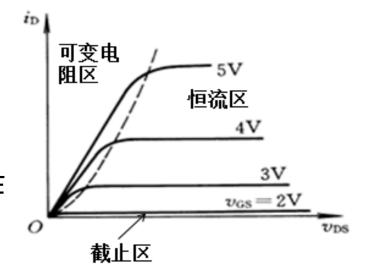
MOS管的基本开关电路

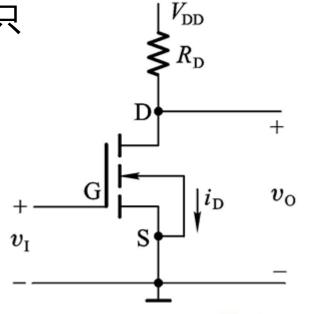




MOS管开关电路 (2)

- 当 $v_I = v_{GS} < V_{GS(th)}$ 时,MOS管工作在截止区。只要 $R_D \ll R_{OFF}$,输出端即为高电平 V_{OH} ,且 $V_{OH} \approx V_{DD}$ 。 MOS管的D-S间相当于一个断开的开关
- 当 $v_I > V_{GS(th)}$ 时,并且 v_{DS} 较高的情况下,MOS管工作在恒流区。 $v_I \uparrow, i_D \uparrow, v_O \downarrow$ 。这时电路工作在放大状态
- 当 v_I 继续升高时,MOS管的导通内阻 R_{ON} 变得很小。只要 $R_D \gg R_{ON}$,则输出端将为低电平 V_{OL} ,且 $V_{OL} \approx 0$ 。 MOS管的D-S间相当于一个闭合的开关
- \bullet 只要电路参数 (R_D) 选择得合理,就可以做到
 - ✓ 输入低电平时MOS管截止,输出高电平;
 - ✓ 输入高电平时MOS管导通,输出低电平



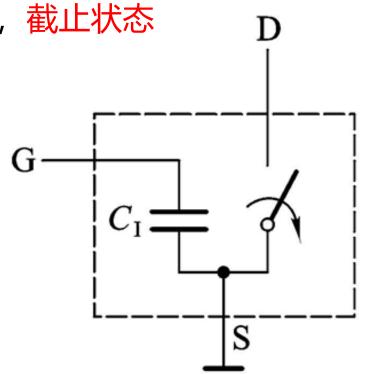




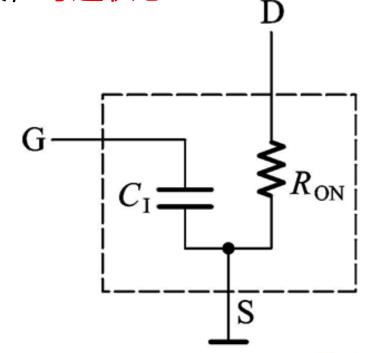


MOS管的开关等效电路

• 当 $v_I = v_{GS} < V_{GS(th)}$ 时,MOS管工作在截止区。只要 $R_D \ll R_{OFF}$,输出端即为高电平 V_{OH} ,且 $V_{OH} \approx V_{DD}$ 。MOS管的D-S间相当于一个断开的开关,截止状态



• 当 v_I 升高时,MOS管的导通内阻 R_{ON} 变得很小。只要 $R_D \gg R_{ON}$,则 输出端将为低电平 V_{OL} ,且 $V_{OL} \approx 0$ 。 MOS管的D-S间相当于一个闭合的 开关,导通状态



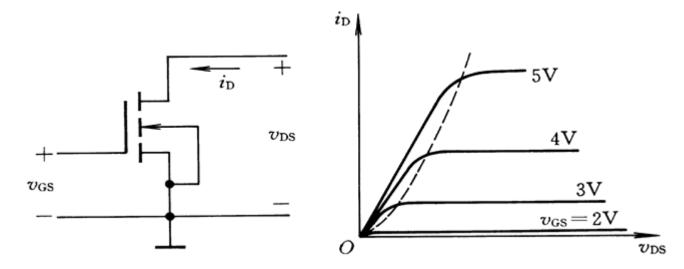




N沟道增强型MOS管

N沟道增强型MOS管 的结构与符号

N沟道增强型MOS管 共源极电路和输出特性曲线







P沟道增强型MOS管

• $V_{GS} = V_{G} - V_{S} < 0$

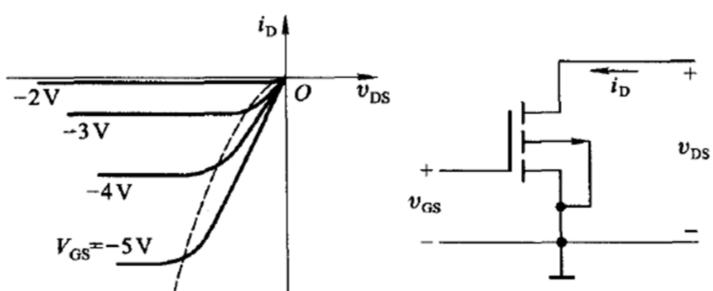
$$V_{DS} = V_D - V_S < 0$$

P沟道增强型MOS 管的结构与符号

标准符号 简化符号 $+v_{\mathrm{GS}}-$ SiO₂ THE PERSON AND VALUE OF N型衬底(B)

 $v_{
m DS}$

P沟道增强型MOS管 的漏极特性







小结

- 采用电压来编码信息
- "数字"编码
 - 有效的电压值表示 "0" 和 "1"
 - 禁止区消除不确定的"0"和"1",反过来也一样
 - 信号有效性的概念
- - 需要容忍现实情况的变化: 噪声
 - 关键方法: 相比输入, 对输出定义更加严格的电压规范
 - 器件必须具有增益, 并且是非线性的
- 组合逻辑器件
 - 每个逻辑族都具备简单的积木式模块
 - 可预测的组合功能特性, 部件工作正确, 则系统工作正确
 - 静态约束
 - 数字输入输出,保留输入电压噪声容限
 - 完备的功能规范
 - 在有限的时间内,有效的输入产生有效的输出
- PN结具有单向导电性
 - MOS管是理想的电压控制开关,适合制作逻辑器件,进而构成数字系统





问题和建议?



